English Abstract published by JAPIO:

Japanese Patent Laid-Open Publication No. 2-62513

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(11) 2-62513 (A) (43) 2.3.1990 (19)

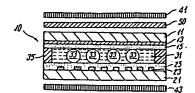
(21) Appl. No. 63-214415 (22) 29.8.1988

(71) RICOH CO LTD (72) HARUO IIMURA(4)

(51) Int. Cl⁵. G02F1/133,G02F1/1335

PURPOSE: To reduce a change in display color with a visual angle and to improve visual angle characteristics by setting the maximum refractive index direction in a birefringent surface and the orienting direction of liquid crystal molecules close to the birefringent layer within specific ranges.

CONSTITUTION: A liquid crystal layer 31 is sandwiched between a substrate 11 which has a transparent electrode 13 and an orienting film 15 and a substrate 21 which has a transparent electrode 23 and an orienting film 25, polarizing plates 41 and 43 are arranged outside them, and a birefringent layer 50 is formed between the polarizing plate 41 and substrate 11. The maximum refractive index direction in the birefringent layer surface is set to ≤5° to the transmission axis or absorption axis of the polarizing plate 41 close to the birefringent layer 50, so a display image is prevented from decreasing in contrast. In the direction where the optical axis of the birefringent layer 50 is projected on the surface of the birefringent layer, the direction which is at a small angle to the orienting direction of liquid crystal close to the birefringent layer 50 is set to 0-45° from the direction of the liquid crystal close to the birefringent layer 50 and then the color change with the visual angle is reducible



⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顯公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-62513

1/133 1/1335 職別記号 500

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)3月2日

J

8806-2H 8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全11頁)

②特 願 昭63-214415

②出 顧 昭63(1988) 8月29日

@発 明 麦 飯 村 治 雄 @発 明 者 滝 康 之 @発 明 者 金 本 . 明 彦 個発 明 # 研 赦 個発 明 .棱 本 孝 道 勿出 株式会社リコー 顧 人 四代 理 弁理士 樺 山

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

果京都大田区中馬达1丁目3番6号

外1名

明相相

発明の名称

被晶数示素子

特許請求の範囲

1. 正の誘電異方性を有する被品組成物からなる 被品層が、電極を備えた一対の基板により挟持しれ、被品分子が電圧非印加時に上記基板に対り対 器 既平行に配向し、上記被品分子が上記一対の で被品層の厚み方向に180度以上ねじれた構造 を有するように構成された被晶セルと、この光子的 を初せようにして設けられた一対の配配を せいを挟むようにして設接した被晶分子の配配を を加を挟むように近接した被晶分子の配配を を加を挟むように過難もしくは吸収動方向をず らして構成された被晶表示素子であって、

上記被品層の少なくとも片便に於いて、被品層 と偏光子との間に複屈折層が配備され、

この楼屈折層に近接した傷光子における遊過軸 または吸収軸の方向に対して復屈折層面内の最大 屈折率方向がなす角が5度以内とされ、

上記復屈折層における光学翰を復屈折層面上に

射影した方向のうち、上記複屈折層に近接した被晶分子配向方向となす角の小さい方向が、上記複屈折層に近接した被晶分子配向方向から、上記複屈折層の側から見て手前側に向かって被晶分子がねじれてくる向きに0~90度の範囲にあることを特徴とする被晶表示素子。

上記被品層の少なくとも片倒に於いて、被品層 と偏光子との間に複屈折層が配備され、

この複屈折層に近接した偏光子における透過輸 または吸収軸の方向に対して複屈折層面内の最大 屈折率方向がなす角が5度以内とされ、

上記複屈折層における光学輪を複屈折層面上に射影した方向のうち、上記複屈折層に近接した被 最分子配向方向となす角の小さい方向が、上記複 屈折層に近接した被 晶分子配向方向から、上記復 屈折層の側から見て手前側に向かって被 晶分子が ねじれてくる向きと逆向きに 0~80度の範囲にあることを特徴とする被 晶表示素子。

3. 複屈折層が基板と偏光子との間に配償される ことを特徴とする請求項1または2の液晶表示素 エ

4. 少なくとも一方の基板が復屈折性を有することを特徴とする、請求項1または2の放品表示素子。

発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は被晶表示素子、詳しくはSTN型の核 晶表示素子に関し、各種ディスプレイ等に広く利 用できる。

〔従来の技術〕

れたものである。

[課題を解決するための手段]

以下、本発明を説明する。

本発明の被晶表示素子は、請求項1。2の発明とも、正の誘電異方性を有する被晶分子からなるを温度が、電極を備えた一対の基板により挟持され、上記を設合するように構成された被晶を分子が電圧非印加時に上記を基本を対して略平行に配向するように構成された被晶をレルと、この被晶をルを大ひようにして設けられた一対の偏光子とを有するSTN型の被晶表示素子であって、上記被晶層の少なくとも片側に於いて、被晶層と偏光子との間に複屈折層が配備される。

請求項1の発明は、上記複屈折層に近接した編 光子における透過軸または吸収軸の方向に対して 上記複屈折層面内の最大屈折率方向がなす角が5 度以内であり、上記被品層における被品分子が上 記一対の基板面に於いて、被品層の層浮方向に18 0度以上ねじれた構造を有し、上記複屈折層に於 ける光学韓を複屈折層面上に射影した方向のようがが、 復屈折層に近接した被品分子配向方向となるがある。 STN (SUPER TVISTED NEMATIC)型の核晶表示 案子は、基板間で被晶分子がねじれた構造を持ち、 基板上の液晶分子配向方向と各偏光子の透過軸も しくは吸収軸とを所定角ずらして複屈折効果を持 たせた被晶表示案子である。

このSTN型の核晶表示素子では、しきい値電 圧近傍で被晶分子配向方向が変化し、上記複屈折 効果により駆動電圧により表示色が変化するので、 電圧による輝度変化が急峻で時分割特性に優れて いる。

[発明が解決しようとする課題]

しかし反面、STN型の被品表示素子は被品の 復屈折効果を利用するため、液品層の厚さdと被 品の屈折率具方性 Anとの積 An・d に応じて表示 の色調が変化する。上記 An・d は視角方向即ち、 液品表示案子をみる方向により、その見かけの値 が変化する。姓って見る方向により表示の色が異 なって見えるという問題がある。

本発明は、かかる視角による表示色変化を小さくし、視角特性を向上させること目的としてなさ

複蕊析層に近接に 上記被晶分子配向方向から、復屈折層のがわから見て 子前側に向かって被晶分子がねじれてくる向き に0~90度の範囲にあることを特徴とする。

請求項2の発明は、上記複屈折層に近接した傷光子における透過軸もしくは吸収較の方向に対して上記複屈折層面内の最大屈折率方向がなす角が5度以内であり、上記被晶層における液晶分子が一対の基板間に於いて液晶層の層厚が方向に180度以下ねじれた機造を有し、上記複屈折層における光学軸を振展折層で近接した液点を10分子配を10分子配がある。上記を展析層の側から見て手前側におしてくる向きと逆向きに0~90度の範囲にあることを特徴とする。

ここで 言う彼 屈折層とは、 屈折率 異方性を有するもので、 且つ 透光性を有することが必要である。 具体的には、 ポリエステル、 ポリカーボネイト・ ポリアリレート、 ポリエーテルエテルケトン、 ポリスルホン・ポリエーテルスルホン等の 芳香 族高分子や、 ポリエチレン、 ポリプロピレン等のポリオレフィン系高分子、 塩化ビニリデン・ ポリビニ

特開平2-62513 (3)

ルアルコール、ポリスチレン、アクリル樹脂等のビニル系高分子、セルロース及びその誘導体たとえば、再生セルロース(セロハン)、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等の各高分子の延伸または押し出し成形フィルムを何示することができる。また、雲母、方解石、水品等の結晶の薄片を光学軸に平行な面で切り出したものを例示することもできる。

大面積のものが容易に得られるという点で高分 子系のものを特に有利に使用することができる。

上記核屈折層は、核晶層の片側もしくは両側に 於いて被晶層と偏光子の間に設置して、核晶セルの基板と偏光子の間に設置して、核晶セルにおける基板を 動 ていても良く、核晶セルの一部として構成されて も良い。さらに、孫着等により基板上に複屈折層 を形成しても良い。また、偏光子の保護フィルム として複屈折層を有するフィルムを用いることに より構成しても良い。

「作 用]

偏光板41と基板11との間には、複風折層50が基板 11と略平行に配備されている。

この例とは逆に、複風折層を基板 21と 偏光板 43との間に設けても良く、基板 11と 偏光板 41の間、及び基板 21と 偏光板 43との間にそれぞれ 1 枚ずつ複風折層を設けても良い。

第1図(II)の構成例では、被品セル10Aの構成が同図(I)の液晶セル10と異なり、液晶セル10Aでは装板11Aが複紀折層を兼ねている。

第1図(II)の構成に代えて、基板21の方を複起折層で構成しても良く、2枚の基板をともに複足折層で構成しても良い。又、被品セルの両側に複屈折層を設ける場合、一方を被品セルと別体とし他方を被品セルの基板とするようにしても良い。

基板11.21としては、ガラス、プラスチックフィルム等の透光性基板が用いられる。配向膜15,2 5としてはポリアミド、ポリイミドなどの高分子 皮膜等にラビング処理を施した物が代表的である。

また液晶層 31を構成する液晶としては正の欝鷺 異方性を持つものが用いられ、p型ネマチック被 以下、図面を参照しながら本発明の作用を説明 する。

第1図には、本発明の被晶表示素子の構成の2例を示す。第1図(I)に示す構成例は、複屈折磨を被晶セルと別体に構成した例、同図(II)に示す構成例は、復屈折層を被晶セルの一方の基板として構成した例である。繁雑を避けるため、進岡の恐れがないと思われるものに付いては、第1図(I),(II)とも同一の符号を用いている。

第1図(I)に於いて、符号10は被品セルを示している。この被晶セル10は、透明電極13と配向膜15とを形成された基板11と、透明電極23と配向膜25とを形成された基板21とを互いに略平行に対向させて配備し、これらの間に被晶を封入して被晶層31とした構成となっている。被晶層31を挟持する基板11、21の電極13、15は、例えばドットマトリックスを構成するように形成されている。また符号33はギャップ材を示し、符号35はシール材を示す。一対の偏光子をなす傷光板41、43は互いに略平行に、且つ被晶セル10を挟むように配確され、

品にカイラルネマチック被品またはコレステリック被品を混入した混合被品が代表的である。

液晶分子は善板面に略平行に、即ち分子構造が 基板面に略平行となるように配向されており、且 つねじれ構造を取っている。

ここで第2図を参照すると、この図は液晶表示素子に関する角度関係を、偏光板41の側から見た状態として示しており、下側即ち基板21の側から上方へ向かって右回りの螺旋構造をとる場合を示している。

第2図で、符号HPで示す方向は、液晶 2031の、 厚み方向中央部における液晶分子の方向を示して いる。また、偏光板43の透過軸43aと、 基板23に 接する液晶分子の配向方向(即ち配向膜25のラビ ング方向21r)とのなす角をβL、偏光板41の透過 軸41eと基板11に接する液晶分子の配向方向(即 ち配向膜15のラビング方向11r)とのなす角をβU とする。角αは、液晶分子のツイスト角である。

さらに、復屈折層50(もしくは複屈折層を有す る基板11A)の板面内における最大屈折率方向を

特開平2-62513(4)

x方向とし、このx方向が上記ラビング方向11r となす角を y とする。なお、第2回は複屈折層の ある側、即ち第1回(I)。(II)で上側から被晶表示 素子見たときの下から上に向かう被晶のねじれの 向きを正としている。複屈折層を、第1回(I)。(I I)で被晶層31の下側に設ける場合には下側から見 て上から下へ向かうねじれの向きを正とすれば良い。

さらに、第3図に示すように、複屈折層50(11A)について板面内で×方向に直交する方向をy方向、これら×。y両方向に直交する方向、即ち複屈折層の厚み方向をz方向とし、これらの方向における屈折率をそれぞれn,,n,とする。

また、視角方向を第4図のように定義する。即ち、基板平面に直交する方向をN、この方向Nと入射光方向のなす角を θ 、入射光の基板平面への射影と方向NPとのなす角を θ とする。従って、視角方向は θ と θ によって定まる。

x方向は、前途のとおり復屈折層面内における 最大屈折率方向であり、この方向と複展折層に近

Δυ(θ)=u(θ)-u(0) (1) により定義されるΔυ(θ)により軽価する。

 $u(\theta)$ は視角が θ の時のuの値、v(0)は $\theta=0$ のときのuの値で、この $\Delta v(\theta)$ の大きさが大きいほど視角による色の変化が大きい、即ち視角特性が悪いことを示す。

第1図(I),(II)に示した構成にかかる被最表示 素子に付き、上記Δυ(θ)による評価を行なった 結果に付いて説明する。各乗子は複屈折層の配置 位置(被晶セルと別体か、基板を兼ねているか) の違いを除き、同一のセルパラメーターを有し、 そのセルパラメーターの値は、前述した第5図に 係る例のものと同一である。

複屈折層に於ける屈折率 n_x, n_y, n_z さを固定し、 n_x を変化させたときの Δ $u(40)(\theta$ = 40度のときの Δ $u(\theta)$)の変化を第7回に示す。 n_x =1.89, n_y =1.59, Δ $n \cdot d$ =10 μ m である。模皮が得点×す向が

この図から明らかなように、 $\gamma = 45 g$ のときは、 n_z が大きくなるほど $\phi = 0 g$ の方向の Δ u(40)(曲線71)の値が大きくなり、 $\phi = 80 g$ の方向($\beta 72$)では

接した偏光板の透過軸もしくは吸収軟とがずれると表示画像のコントラストが低下してしまう。 そこで、本発明では上記×方向が上記透過軸もしくは吸収軸に対してなす角を5度以下とすることにより表示画像におけるコントラストの低下を防止している。

第 5 図は、従来から知られている一般的なSTN型の被品表示素子に付いて、視角による色変化の例を $\{u,v\}$ 色度図を用いて示したものである。被品表示素子を特徴づけるセルパラメーターは、 $\alpha=220$ 度、 β L=45度、 β U=45度、 Δ n·d =0.8.8 μ m である。この場合には電圧無印加時に黄色に着色するイエローモードになる。

第5図に示すように、φ=0度の方向(Oで示す)では θ の増加とともに被晶セルの色が赤味をおび、φ=90度の方向(Δで示す)では、 θ の増加とと もに液晶セルの色は骨味をおびる。この図に明かなように、視角による色変化は(u,v)色度図上 では、 u の値の変化が顕著である。

そこで、視角による色変化を、

小さくなる。また、上記の例ではn。がn。とn。の平均値に等しいときは、Δυ(40)は複屈折層の有無に拘らず同じ値になる。従って、第1回(1)、(II)に示すように、複屈折層を被晶層31と偏光板41との間に用いる場合には、γ=45度の場合はn。をn。とn。の平均値よりも小さくすることにより視角特性を向上させることができる。

また、複屈折層のx方向が $\gamma = -45$ 度の時は、第7回から明かなように、n が大きいほど $\phi = 0$ 度の方向の Δ u(40)(曲線73)の値が小さくなり、 $\phi = 90$ 度の方向では(周74)は大きくなる。従って、 $\gamma = -45$ 度の場合はn をn とn との平均値よりも大きくすることにより視角特性を向上させることができ

以上の説明では、板状部材の×方向と偏光板の 透過糖とが液晶分子の配向方向から45度の角度で 一致する場合を説明したが、偏光板41,43をそれ ぞれ90度回転して、偏光板の吸収験と×方向が一 致するようにしても上の説明は、そのまま成り立っ

特別平2-62513(6)

ここで、na,naを固定し、naを変えたときの複屈折層の光学軸に付いて考える。na,na,naの関係がna>na,>naの場合、複屈折層の光学軸はxz面内にx軸に対称に2つあり、複屈折層面(xy面)上に射影するとその方向はx方向となり複屈折層面の数分配折響の表大屈折率方向となる。na=naの時の複屈折層の光学軸はx軸となる。また、na>na>na>na,na的場合は、複屈折層の光学軸はxy面内にx軸に対称に2つある。特に、na=(na+na)/2のとき、光学軸はx分ら±45度の方向にあり、上記の例の被晶表示方向は方向にあり、上記の例の被晶表示方向の場合、複屈折区層に近接する被晶分子配向方向にあり、上記の例の被晶表示方向と単行もしくは直交する。

n₂=n₂のときの複屈折層の光学軸はy軸となる。 さらにn₂>n₂>n₂o場合、複屈折層の光学軸はxz面 内にz軸に対称に2つあり、複屈折層面上に射 影 するとその方向はy方向となり複屈折層面内の最 大屈折率方向と直交する方向となる。

上記の例のSTN型被品表示案子に於いて、y c45 度の場合に付いて説明する。n a ≦ n a の場合、複屈 折層の光学雑を複屈折層面内に射影した方向は複

が一致する。n_a>n_a>(n_a+n_e)/2のとき、A方向は 上記被品分子配向方向から正の向きに0~45度に ある。n_a≤n_eの場合、複屈折層の光学輪を複屈折 層面上に射影した方向は複屈折層面内の最大屈折 串方向と直交する方向となり、上記液品分子配向 方向から正の向きに45度になる。

以上の説明から分かるように、上記の例の STR 型被 品表示素子において、視角による色変化を小さくするためには、複屈折層に於ける光学軸を複屈折層面上に射影した方向の内、複屈折層に近接した被晶分子配向方向が、上記複屈折層に近接した被晶分子配向方向から正の向きに 0~45度の範囲にする必要がある。

以上、イエローモードに付いて説明したが、次 にブルーモードに付いて説明する。

セルパラメーターを、 $\alpha=220 E$ 、 β L=45 度、 β U=-45 度、 Δ n・d =0.86 μ m とすると電圧無印加時に青色、電圧印加時に黄色となる。このブルーモードのS T N 型の被晶表示素子を第 1 囱 (I), (II)の如くに構成し、複屈折層 50 (11 λ) に於ける屈折

屈折層の最大風折率方向と一致し、複屈折層に近なる。 n, <n, <(n, +n,)/2のときは、第6図に示すよる。 n, <n, <(n, +n,)/2のときは、第6図に示すよる。 n, <n, をは、第6図に示すように複屈折層の光学軸方向の内、上記被品分子配向大力向の内、上面をする。 がから正の向きに 0~45度にあり、 n, = (n, +n,)/2のとき、A方向はあ分子配向方向はあ分子配向方向はなる。 n, <n, >n, <n, +n,)/2のとき、A方向は上記被品分子配向方向はなる。 n, <n, >n, <n, +n,)/2のとき、A方向はた記をはいる。 n, <n, on をはない、上記被品分子配向方向はない。上記被品分子配向方向となり、上記をは近近折がある。 n, <n, on を方向とない。

次にγ=-45度の場合に付き説明する。

n₂≤n₂の場合、複屈折層の光学軸を複屈折層面内に射影した方向は複屈折層の最大屈折率方向と一致し、上記被晶分子配向方向から負の向きに45度になる。n₂<n₂<(n₂+n₂)/2のときは、A方向は上記被晶分子配向方向から負の向きに0~45度にあり、n₂=(n₂+n₂)/2でA方向と被晶分子配向方向

维土の

率 n a , n 。 をの大きさを表 2 の値に固定し、 n 。 を変化させたときの Δ u (40)の変化を第 8 図に示す。

この図から明らかなように、 $\gamma = 45$ 度のときは 、 n . が大きくなるほど $\phi = 0$ 度の方向の Δ u (ϕ 0)の 値が小さくなり(曲線81)、 $\phi = 90$ 度の方向のでは 大きくなる(図82).

また、 n_* が n_* と n_* の平均値に等しいときは、 Δ u(40)は複屈折層の有無に拘らず同じ値になる。 従って、 γ =45度の場合は n_* を n_* と n_* の平均値よりも小さくすることにより視角特性を向上させることができる。

Y=-45度の時は、第8図の曲線83,84から明かなように、n.が大きいほどφ=0度の方向のΔu(40)の値が大きくなり、φ=90度の方向では小さくなる。 従って、Y=-45度の場合はn.をn.とn.との平均値よりも大きくすることにより視角特性を向上させることができる。

イエローモード同様、傷光板41,43をそれぞれ9 0度回転して、傷光板の吸収軸とx方向が一致するようにしても上の説明は、そのまま成り立つ。

特開平2-62513(6)

従って、ブルーモードのSTN型被品表示系子の 徒角による色変化を小さくする条件は、イエロー モードと同じである。

また、この関係は、γの値が±45度以外の角度でも成立し、視角による色変化を小さくするには、上記複風折層における光学軸を複風折層面上に射影した方向の内、複風折層に近接した被晶分子配向方向となす角の小さい方向が上記被晶分子配向方向から正の向きに0~90度の範囲にする必要がある。

次に、ツイスト角αを変化させた場合の視角特性の変化を説明する。'

第7図に於いて、φ=0度の方向のΔu(40)とφ= 80度の方向のΔu(40)が一致するときのn.をneと し、naとn.との平均値とneとの差をΔn.とする。 即ち、

第7図では、 $\gamma = 45 度のときは \Delta n_z が負で、 \gamma =$ $-45 度のときは \Delta n_z が正となる。$

である.

- (1) ツイスト角が180度以上の場合は、複屈折層 における光学軸を複屈折層面上に射影した方向の うち、複屈折磨に近接した被晶分子配向方向とな す角の小さい方向が上記被晶分子配向方向から正 の向きに0度~90度の範囲にある。
- (2) ツイスト角が180度以下の場合は、複屈折層における光学軸を複屈折層面上に射影した方向のうち、複屈折層に近接した被晶分子配向方向となす角の小さい方向が上記被晶分子配向方向から負の向きに0度~90度の範囲にある。

以上、複屈折層を被晶層31と偏光板41との間に 設ける場合に付いて説明したが、上記複屈折層を 液晶層31と偏光板43との間に用いる場合は、×方向と基板21における配向膜25のラビング方向との なす角をyとすれば、視角による色変化を少なく するための条件は、上記条件と同じであり、また 被晶層31と偏光板41,43の間にそれぞれ複屈折層 を設ける場合には、少なくとも一方の複風折層に つき、上記条件が満足されれば良い。 第9図に、ツイスト角 α を変化させたときの、 Δ n_{π} の変化を示す。各ツイスト角の偏光板角度は全て β $L=\beta$ $U=45^{\circ}$ 、 Δ $n\cdot d$ の値は表 1 に示すとおりである。

1

以上より、STN型の被晶表示素子に於いて、 復屈折層を、第1図(I),(II)の如く被晶層 31と傷 光板41との間に設けて視角による色変化を小さく するためには、以下の条件を満足することが必要

[实施例]

以下、具体的な実施例に付き説明する。 実施例1

ストライプ状のITO透明電極をガラス板に形成し、上記透明電極上にポリアミドにより配向膜を形成し、これにラビング処理をほどこしたものを基板11,21とし、これら基板の間にネマチック被晶にカイラルネマチック被晶を混合してなる液晶を封入して被晶セル10とした。この被晶セル10の両側に偏光板41,43を配偏した。セルパラメーターは $\alpha=200$ 度、 β L= β U=45度、 Δ n·d = 0.88 μ a である。

この被晶表示素子につき、種々の視角方向 ϕ . θ に付き分光スペクトルを測定し色度座標 (u,v) を計算した。第10回における曲線 101 は、 ϕ = 0 度の方向における Δ u $(\theta$)の変化、同 102 は ϕ = 90 度の方向の変化を、複風折屑が無い場合に付いて示している。

次に、一輪延伸PBTを復居折層50として被晶 セル10と偏光板41との間に設けて、第1図(I)の

特別平2-62513 (ア)

ごとき構成の液晶表示素子を実施例として構成し、 関様の測定を行なった。第10回に於いて、 y = 45 度に関し、曲線103は ψ = 0度の方向、 図104は ψ = 9 0度の方向の Δ u(θ)の変化、 y = -45度に関し曲 線105は ψ = 0度の方向、 図106は ψ = 90度の方向の 変化を示している。 なお、 一軸配向 P E T の屈折 車及び Δ n·d の値は 妥 2 の如くである。

Š

n_x n_y n_e Δ n·d 1.6922 1.5903 1.5207 10.0

第10図から分かるように、 Y = 45度では、複風 折層50の使用により視角による色変化が小さくな り視角特性が向上している。しかし Y = - 45度では、 却って視角特性が劣化する。複屈折層を構成した 一軸延伸 P E T では屈折率 n = , n = の関係が n = > n >> n = の関係になっているので、 一軸延伸 P E T の 光 軸の面上への射影方向は x 方向なので、 Y = 45度の ときは条件(1)を満足するが、 Y = - 45度のとき は 条件(1)を満足しない。

実施例2

実施例3

実施例 2 のと同一の構成で、セルパラメーターを $\alpha=210$ 度、 β L= β U= 45度、 Δ n・d = 0.89 μ m、 γ u= 4 5度、 γ d= 45度とした。

比較例1

実施例2と同一の構成でセルパラメーターをα=210度、β L=β U=45度、Δ n·d =0.89 μ s, γ u=-45度 , γ d=-45度とした。

比較例2

ストライプ状のITO透明電優を形成したガラス 板の上記電極上に配向膜としてポリアミド膜を塗 布形成し、これをラビング処理して基板とした。 これら碁板の間にネマチック被晶にカイラルネマ チック被晶を混合してなる被晶を對入して被晶セ ルとした。この被晶セルを 2 枚の偏光板で挟んで 被晶表示案子とした。この素子は、第 1 図(I)に 示す構成から復屈折層 50を除いた構成である。

セルパラメーターは、α = 210度,β L = β U=45度, Δn·d = 0.89 μ = である。

これら実施例2,3及び比較例1,2に関して、

ストライプ状のITO透明電極を形成した一軸延伸PETのフィルム上に配向膜としてポリアミド膜を動布形成し、これをラピング処理して基板の間にネマチック被晶にカイとと、これら基板の間にネマチック被晶を超合してなる被晶を對入して、水晶セルとした。このセルは、第1回(II)に示す構成に於いて、基板21をも一軸配向PETフィルムで構成した例である。この被晶セルを2枚の個光板で挟んで被晶表示セルとした。

セルパラメーターは、α=210度,βL=βU=45度。 Δα·d=0.88μα,γu=45度,γd=-45度である。ここに、γuは上側の基板のラビング方向から上側の基板のラビング方向から上側の基板の水方向への角度であり、上側から見て下から上への被晶分子のねじれの向き(上側から見て右回り)を正とする。γdは下側の基板のラビング方向から同基板の×方向へ向かう角度であり、下側から見て上から下へ向かう被晶分子のねじれの向き(下から見て左回り)を正とする。また、基板を構成する一軸延伸PETの思折率は表1に与えられたものと同じである。

実施例 1 に於けると同様の測定でΔu(θ)のθ 依存性を調べた。第11団にその結果を示す。

曲線111,112は実施例2に 八 するもの、同113,114は実施例3に関するもの、同115,116は、比較例1に関するもの、同117,118は、比較例2に関するものである。

実施例2は、上側の基板は上記条件(1)を満足するが下側の基板は条件(1)を満たさない場合である。この例では上側の基板により条件(1)が満足されることにより、第11回の如く視角特性は良い。また、実施例3では上下の基板とも条件(1)を満足するので、やはり視角による色変化は小さい。比較例1では上下とも基板が条件(1)を満足しないので視角による色変化が大きい。また、比較例2は、複風折層が用いられていないので、視角による色変化が大きい。

実施例4

ストライプ状のITO透明電極を形成したガラス 板の電極上に配向膜としてポリアミド膜を塗布形 成し、これをラビング処理して基板とした。これ

特開平2-62513(8)

ら基板間にネマチック被品にカイラルネマチック 被品を混合してなる被品を封入して被品セルとし、 その両側に偏光板を配儲した。 セルパラメーター は、 α = 180度、 β $_{L}$ = β $_{D}$ = 45度、 Δ $_{D}$ · d = 0.98 μ m で ある。

この被品表示素子に付き、実施例 1 におけると 同様の測定で Δ $n(\theta)$ の θ 依存度を調べた。 その 結果を第 1 2回の曲線 121, 122 に示す。

次に、一翰延伸PETを複屈折磨50として液晶セルと偏光板との間に配信し、第1図(1)の如き構成の被品表示素子として構成し、周様の測定を行った。第12回に於いて、 γ = 45度に関しては、曲線123、124が対応し、 γ = -45度に関しては曲線125、126が対応する。一軸延伸PETの屈折率は表1に与えられたものと同じである。

第12図から分かるように γ = 45度のときは条件(2)を満たさないので視角による色変化が大きくなり、 γ = -45度のときは条件(2)を満足するので視角による色変化が小さい。

[発明の効果]

以上、本発明によれば新規なSTN型の被益表示妻子を提供できる。この被品表示妻子は上途のごとき構成となっているので、視角による色変化を少なくして視角特性の良い、高コントラストの表示が可能となる。従って、表示特性が向上し、品質の良い画像を表示できる。

図面の簡単な説明.

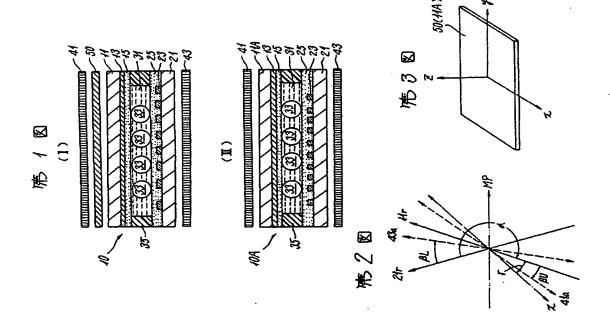
第1回は、本発明の被晶表示素子の構成例を2例示す図、第2回ないし第9回は、本発明を説明するための図、第10回、第11回及び第12回は、実施例を説明するための図である。

11A... 参板を兼ねた復屈折層、50.. 複屈折層、 10,10A... 液晶セル、41,43... 偏光板

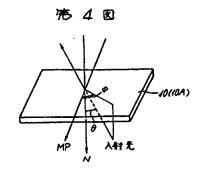
代理人 榫 山

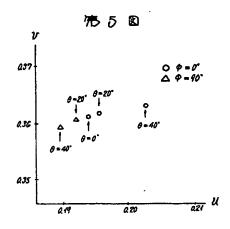
本 多 章



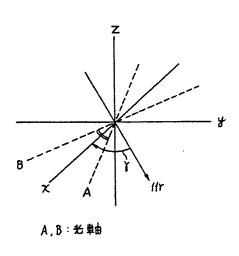


特開平2-62513(9)

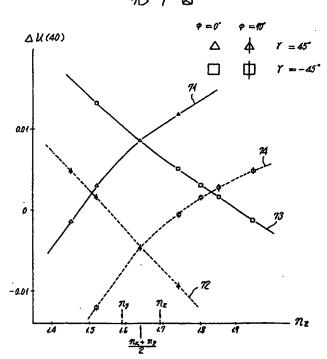




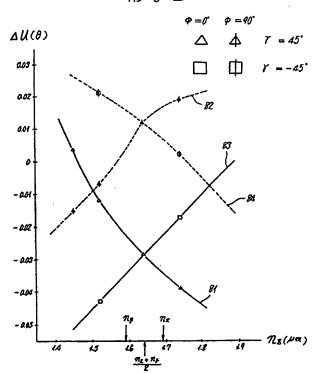
幣 6 図



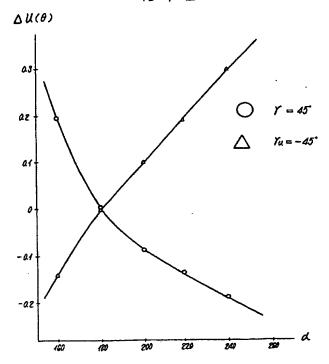
唐 7 图



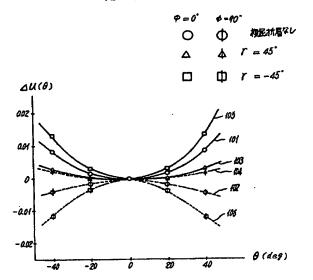
序8四



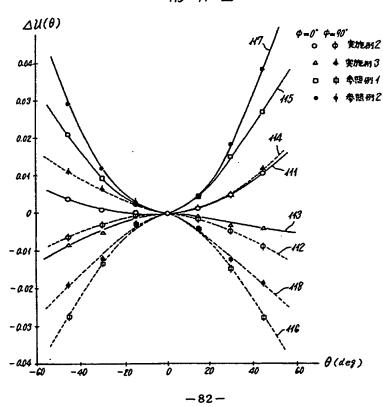
麂9四



唐10 图



廖 4 图



% 12 🛭

